



公益社団法人応用物理学会

2014年度 第1回ナノインプリント技術研究会

「ナノインプリント装置・転写・金型・関連装置開発状況」

場所:東京工業大学 蔵前会館

日程:2014年5月9日(金)

研究会:10:45-17:00 懇親会:17:10-19:10

会員・非会員参加可、参加費無料・懇親会有料

プログラム案

挨拶

10:45-10:50 松井 真二(兵庫県立大学 ナノインプリント技術研究会運営委員長)

基調講演

10:50-11:30 「LEDへのナノインプリント応用」 水野 潤(早稲田大学)

ナノインプリント装置・関連装置開発状況

11:30-11:45 エンジニアリング・システム(株)

11:45-12:00 SCIVAX(株)

12:00-13:00 昼食

13:00-13:15 (株)三明

13:15-13:30 東芝機械(株)

13:30-13:45 (株)日立製作所

13:45-14:00 (株)ホロン

14:00-14:15 明昌機工(株)

ナノインプリント転写材料・関連装置開発状況

14:15-14:30 旭硝子(株)

14:30-14:45 ニッタ(株)

ナノインプリント転写プロセス・関連装置開発状況

14:45-15:00 旭化成イーマテリアルズ(株)

15:00-15:15 J X 日鉱日石エネルギー(株)

15:15-15:30 コーヒー

ナノインプリント金型・関連装置開発状況

15:30-15:45 NTTアドバンステクノロジー(株)

15:45-16:00 (株)MEPJ

16:00-16:15 (株)協同インターナショナル

16:15-16:30 綜研化学(株)

16:30-16:45 (株)野村鍍金

16:45-17:00 HOYA(株)

懇親会(名刺交換会)

17:10-19:10 懇親会(名刺交換会)

申込方法:

会員・非会員参加可、参加費無料、懇親会3,000円
今回の研究会は、会員以外の方も無料で、参加が可能です。ナノインプリント技術研究会のWebサイトからお申込みください。

会員の方には、E-mailでご案内致します。
定員(250名)になり次第、受付を終了させていただきます。